

誘電・絶縁材料研究会

〔委員長〕穂積直裕（愛知工業大学）

〔幹事〕内田克己（中部電力），田中康寛（武蔵工業大学）

〔幹事補佐〕岡下 稔（昭和電線ケーブルシステム），高橋俊裕（電力中央研究所）

日時 2009年7月23日（木） 13:00～16:50

場所 (財)加藤科学振興会軽井沢研修所（〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大日向 5607. しなの鉄道 信濃追分駅下車 徒歩約2キロ（または、軽井沢駅あるいは中軽井沢駅よりタクシーを利用）. <http://www.katof.or.jp/43.html>. 新潟大学工学部 新保一成. 025-262-7543, 0267-45-5315（会場）

共催 電子情報通信学会有機エレクトロニクス研究会（委員長 丸野 透，副委員長 臼井博明，幹事 間中孝彰，加藤景三，幹事補佐 中村二郎）

協賛 有機薄膜及び複合膜のナノ界面物性とデバイス・センサ応用調査専門委員会（委員長 加藤景三，幹事 岡本徹志，新保一成，幹事補佐 青木裕介）

議題 有機薄膜，複合膜とデバイス応用，一般

7月23日（木）13:00～16:50

DEI-09-71 有機色素-カーボンナノチューブ複合交互吸着超薄膜の作製と評価

○松沢泰平，馬場 暁，新保一成，加藤景三，金子双男（新潟大学）

DEI-09-72 イオン照射アシストによる蒸着重合膜の作製

○臼井博明，外輪俊介，田中邦明，泉田和夫（東京農工大学）

DEI-09-73 ルブレンドープ混合単層有機EL素子の特性と信頼性評価

○王 照奎，中 茂樹，岡田裕之（富山大学）

DEI-09-74 自己組織化単分子膜の有機EL素子への応用

○森 竜雄，今西雅人，西野俊祐（名古屋大学）

休憩（30分）

DEI-09-75 内部光電子放出法を用いたAlqと陰極界面の電子注入障壁の評価

○高石真也，伊東栄次（信州大学）

DEI-09-76 正孔取り出しバッファ層を用いた積層型有機薄膜太陽電池の起電力向上

○古畑大輔，伊東栄次（信州大学）

DEI-09-77 自由電子レーザ照射による単層カーボンナノチューブの成長中カイラリティ制御
境 恵二郎, 石塚大祐, 岩田展幸, ○山本 寛 (日本大学)
金木邦英, 矢島博文 (東京理科大学)

DEI-09-78 PDMS 系ハイブリッドの絶縁封止材料への応用

○青木裕介 (三重大学)